AZO COMPOUND, AZO METAL CHELATE COMPOUND AND OPTICAL RECORDING MEDIUM

Publication number: JP11043481
Publication date: 1999-02-16

Inventor:

UENO YASUNOBU; SATO TSUTOMU; TOMURA TATSUYA;

SASA NOBORU; AZUMA YASUHIRO

Applicant:

RICOH KK

Classification:

- International: B41M5/26; C07D233/90; C09B45/00; C09B67/22; G11B7/24;

G11B7/244; **B41M5/26**; **C07D233/00**; **C09B45/00**; **C09B67/00**; **G11B7/24**; (IPC1-7): C07D233/90; B41M5/26; C09B45/00;

C09B67/22; G11B7/24

- european:

Application number: JP19970215981 19970725 Priority number(s): JP19970215981 19970725

Report a data error here

Abstract of JP11043481

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new azo compound that is useful as a precursor for an azo metal chelate which is useful as a recording material for an optical recording material applicable to bulk storage write-once type compact disc system. SOLUTION: This new compound is represented by formula I [R1 is an (un) substituted alkyl, an (un)substituted phenyl; R2 to R4 are each H, a haogen, cyano, nitro; R5 is H, a 1-5C (un) substituted alkyl, an (un)substituted phenyl; R6 is H. an (un)substituted alkyl], typically a compound of formula II. The compound of the formula I is prepared, for example, by diazotization of a 2aminoimidazole according to the usual process followed by coupling of the diazo compound to 3aminoimidazole. The compound of the formula I is useful as a precursor of a compound of formula III (R10 is an (un)substituted alkyl, an (un)substituted phenyl; R11 to R13 are each H, a halogen, cyano, nitro; R14 is H, a 1-5C (un)substituted alkyl, an (un) substituted phenyl; M is a transition metal; n is 1-31.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-43481

(43)公開日 平成11年(1999)2月16日

(51) Int.Cl. ⁶	設別記号	FI	
C 0 7 D 233/90	ر، عدر المحق	C 0 7 D 233/90 B	
B41M 5/26		C 0 9 B 45/00	
C 0 9 B 45/00		67/22 A	
67/22		G11B 7/24 516	
G11B 7/24	516	B41M 5/26 Y	
		審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 19)	頁)
(21)出願番号	特願平 9-215981	(71) 出願人 000006747	
		株式会社リコー	
(22)出顧日	平成9年(1997)7月25日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
(an) High H	1,000 1 (100), 1,100 1	(72) 発明者 植野 泰伸	
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 杉	4 =4
			P -24
		会社リコー内	
		(72)発明者 佐藤 勉	
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 杉	天式
		会社リコー内	
	•	(72)発明者 戸村 辰也	
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 杉	弑
		会社リコー内	
		(74)代理人 弁理士 池浦 敏明 (外1名)	
		最終質に記	幸く
		ACRICE	~ `

(54) 【発明の名称】 アソ化合物、アソ金属キレート化合物及び光記録媒体

(57) 【要約】

【課題】 従来の波長域より短波長に発振波長を有する 半導体レーザを用いるDVD-Rディスクシステムに適 用可能な耐光性、保存安定性に優れた光記録媒体を提供 すること、及び現状システムで記録、再生が可能で且つ 次世代の高密度光ディスクシステムにおいても再生のみ は可能なCD-R媒体用の記録媒体を提供すること、並 びにこれら媒体用の記録材料とその前駆体を提供すること。

【解決手段】 下記一般式 (III) で示されるアゾ金属キレート化合物の少なくとも1種あるいは該化合物と680~750nmに最大吸収波長を有する有機色素とを記録層に含有させる。

【化3】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で示されるアソ化合

物。 【化1】

(式中、 R_1 は置換若しくは未置換のアルキルを欠は置 R_2 換若しくは未置換のフェニル基を表し、 $R_2 \sim R_4$ は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又はニトロ基を表し、 R_5 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 5$ の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換

のフェニル基を表し、 R_6 は、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基を表す。)

(I)

【請求項2】 下記一般式(II)で示されるアゾ化合物。

【化2】

(式中、R₇は置換若しくは未置換のアルギル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、R₈は、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基を表し、R₉は、水素原子、炭素数1~5の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表

・ す。)

【請求項3】 下記一般式 (III) で示されるアゾ金属キレート化合物。

 (Π)

【化3】

(式中、 R_{10} は、置換者しくは未置換のアルキル基又は 置換者しくは未置換のフェニル基を表し、 $R_{11}\sim R$ $_{13}$ は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又はニトロ基 を表し、 R_{14} は、水素原子、炭素数 $1\sim 5$ の置換者しく は未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニ ____

(III)

ル基を表し、Mは、遷移金属原子を表し、nは、1、 2、3の何れかの整数を表す。)

【請求項4】 下記一般式 (IV) で示されるアゾ金属キレート化合物。

【化4】

(式中、 R_{16} は、置換若しくは未置換のアルキル基又は 置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_{16} は、水素 原子、炭素数 $1\sim5$ の置換若しくは未置換のアルキル基 又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、MはC o 原子、N i 原子及びC u 原子から選ばれる金属原子を表

【請求項5】 第1基板上に直接又は下引き層を介して 記録層を設け、更に反射層、保護層又は第2基板を設け てなる光記録媒体において、前記記録層中に請求項3又 は請求項4に記載のアソ金属キレート化合物を少なくと も1種含有することを特徴とする光記録媒体。

【請求項6】 請求項5に記載の光記録媒体において、 記録波長が630~690nmであることを特徴とする 光記録媒体。

【請求項7】 請求項5に記載の光記録媒体において、 前記記録層が請求項3又は4に記載のアゾ金属キレート 化合物と680~750nmに最大吸収波長を有する色 素との混合層からなることを特徴とする光記録媒体。

【請求項8】 請求項7に記載の光記録媒体において、680~750nmに最大吸収波長を有する色素がシアニン色素、フタロシアニン色素及びアゾ金属キレート化合物の少なくとも1種であることを特徴とする光記録媒体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なアゾ化合物、 アゾ金属キレート化合物及び該アゾ金属キレート化合物 を用いた光記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、次世代大容量光ディスクとしてD VD-R (大容量追記型コンパクトディスク) の開発が 進められている。記録容量の向上の要素技術は、記録ピ ット微少化のための記録材料開発、MPEG2に代表さ れる画像圧縮技術の採用、記録ピット読みとりのための 半導体レーザの短波長化等の技術開発が必要である。こ れまで赤色波長域の半導体レーザとしては、パーコード リーダ、計測器用に670nm体のAlGaInPレー ザダイオードが商品化されているのみであったが、光デ ィスクの髙密度化に伴い、赤色レーザが本格的に光スト レージ市場で使用されつつある。DVDドライブの場 合、光源として635nm帯と650nm帯のレーザダ イオードの2つの波長で規格化されている。高密度記録 のためには、波長はより短波長化が望ましく、追記メデ ィア用ドライブとしては波長635nmが好ましい。一 方、再生専用のDVD-ROMドライブは波長約650 nmで商品化されている。

【0003】このような状況下で最も好ましいDVD-Rメディアは、波長約635nmで記録、再生が可能で 且つ波長約650nmでも再生が可能なメディアであ る。DVD-Rに関しては、例えばイミダゾール系アゾ メチン色素+金属反射層を記録材としたもの(特開平8 -198872号、同8-209012号、同8-283263号各公報)やシアニン色素/金属反射層を記録材料として用いたもの(PIONEER R&D vol.6 No.2:DVD-Recordableの開発、DVD-R色素ディスクの基礎開発)などが報告されているが、耐光性、保存安定性に優れ、650nm以下のレーザを用いた光ピックアップで記録、再生が可能な記録材料は未だに開発されていないのが現状である。

【0004】現在のCD-Rディスクシステムは、使用レーザの発振波長が770~790nmで、記録、再生が行えるように構成されている。CD-Rは記録層に680~750nmに最大吸収波長を有する色素を用い、その光学定数及び膜厚構成から770~790nmに高い反射率が得られるように設定してあるため、700nm以下の波長城では反射率は極めて低く、レーザー波長の発波長化に対応できず現在のCD-Rシステムで記録、再生している情報が、DVD-Rディスクシステムでは再生できない事態を招く。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は上記のような状況に鑑みてなされたものであって、上記従来システムに比べて、短波長に発振波長を有する半導体レーザを用いるDVDーRディスクシステムに適用可能な耐光性、保存安定性に優れた光記録媒体用の記録材料を提供するとともに、CDーRディスクシステムで記録した情報がDVDーRディスクシステムで再生が可能となるCDーR媒体用の記録材料を提供すること目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討を 重ねた結果、特定の構造を有する色素を主成分とする記 録層を設けることにより、発振波長700mm以下の半 導体レーザを用いる次世代大容量光ディスクシステムに 適用可能なことを見い出し、また、本発明の化合物を現 在のCD-R用記録材料として用いられている有機色素 と混合して用いることにより、700m以下の波長域 にも高い反射率を得ることが可能であることを見い出 し、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち、本発明によれば、第一に、下記一般式(I)で示されるアゾ化合物が提供される。

【化1】

$$R_{s}$$
 R_{s}
 R_{s}
 N_{c}
 N_{c

(式中、 R_1 は置換若しくは未置換のアルキ R_2)は置 R_4 換若しくは未置換のフェニル基を表し、 $R_2 \sim R_4$ は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又は ニトロ基を表し、 R_5 は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_6 は、水素原子又は置換若しく

は未置換のアルキル基を表す。)

第二に、下記一般式(II)で示されるアゾ化合物が提供

される。 【化2】

(式中、 R_7 は置換若しくは未置換のアルギル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_8 は、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基を表し、 R_9 は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表

(H)

す。)

第三に、下記一般式(III)で示されるアソ金属キレート化合物が提供される。

【化3】

(式中、 R_{10} は、置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_{11} \sim R_{13} は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又はニトロ基を表し、 R_{14} は、水素原子、炭素数 $1\sim$ 5の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニ

ル基を表し、Mは、遷移金属原子を表し、nは、1、 2、3の何れかの整数を表す。)

(III)

第四に、下記一般式 (IV) で示されるアゾ金属キレート 化合物が提供される。

【化4】

(式中、 R_{15} は、置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_{16} は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、MはC o原子、N i 原子及G C U 原子から選ばれる金属原子を表し、G R G R

第五に、第1基板上に直接又は下引き層を介して記録層を設け、更に反射層、保護層又は第2基板を設けてなる 光記録媒体において、前記記録層中に上記第三又は第四に記載したアゾ金属キレート化合物を少なくとも1種含有することを特徴とする光記録媒体が提供される。第六に、上記第五に記載した光記録媒体において、記録波長が630~690nmであることを特徴とする光記録媒体が提供される。第七に、上記第五に記載した光記録媒体において、前記記録層が上記第三又は第四に記載した アン金属キレート化合物と680~750nmに最大吸収波長を有する色素との混合層からなることを特徴とする光記録媒体が提供される。第八に、上記第七に記載した光記録媒体において、680~750nmに最大吸収波長を有する色素がシアニン色素、フタロシアニン色素及びアン金属キレート化合物の少なくとも1種であることを特徴とする光記録媒体が提供される。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 本発明におけるアゾ系化合物としては、下記一般式

(I) で示される化合物が挙げられる。より好ましいア ゾ化合物としては、下記一般式(II) で示される化合物 が挙げられる。

【化1】

【化2】

【0009】上記アゾ化合物は、2-アミノイミダゾール系化合物を常法に従いジアゾ化し、3-アミノ安息香酸系化合物とカップリングさせて得ることができる。

【0010】また、本発明におけるアゾ金属キレート化

合物としては、下記一般式 (III)で示される化合物が挙 げられる。より好ましいアゾ化合物としては、下記一般 式 (IV) で示される化合物が挙げられる。

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
 & \text{NC} & \text{N} & \text{NC} \\
 & \text{NC} & \text{N} & \text{NC} & \text{NEIR}_{10} \\
 & \text{R}_{11} & \text{R}_{12} & \text{R}_{11}
\end{array}$$
(III)

【化4】

【0011】上記アソ金属キレート化合物は、前記アソ化合物と金属塩とを水及び/又はメタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジオキサン等の有機溶媒中で反応させることによって得ることができる。上記アゾ金属キレート化合物に用いる金属塩は、金属原子が遷移金属であればよく、好ましくはコバルト、ニッケル、銅であり、陰イオンとしては、フッ化物、塩化物、過塩素酸、臭化物、ヨウ化物、チオシアン酸、酢酸イオン等が挙げられる。

【0012】一般式(I)において、 R_1 は置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_2 ~ R_4 は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又はニトロ基を表し、 R_5 は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_6 は、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基を表

す。一般式(II)において、R₇は置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、R₈は、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基を表し、R₉は、水素原子、炭素数1~5の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表す。

【0013】一般式 (III) において、 R_{10} は、置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_{11} \sim R_{13} は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又はニトロ基を表し、 R_{14} は、水素原子、炭素数 $1\sim$ 5 の置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、Mは、遷移金属原子を表し、nは、1、2、3 の何れかの整数を表す。一般式 (IV) において、 R_{15} は、置換若しくは未置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、 R_{16} は、水素原子、炭素数 $1\sim$ 5 の置換若しくは未

置換のアルキル基又は置換若しくは未置換のフェニル基を表し、MはCo原子、Ni原子及びCu原子から選ばれる金属原子を表し、nは、1、2、3の何れかの整数を表す。

【0014】一般式(I)~(IV)におけるR₁、R₆~ R₈、R₁₀及びR₁₅のアルキル基の具体例は、メチル 基、エチル基、nープロピル基、nープチル基、nーペ ンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オク チル基、n-ノニル基、n-デシル基等の一級アルキル 基;イソプチル基、イソアミル基、2-メチルプチル 基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4 -メチルペンチル基、2-エチルプチル基、2-メチル ヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシ ル基、5-メチルヘキシル基、2-エチルペンチル基、 3-エチルペンチル基、2-メチルヘプチル基、3-メ チルヘプチル基、4-メチルヘプチル基、5-メチルヘ プチル基、2-エチルヘキシル基、3-エチルヘキシル 基、イソプロピル基、sec-ブチル基、1-エチルプ ロピル基、1-メチルプチル基、1,2-ジメチルプロ ピル基、1-メチルヘプチル基、1-エチルブチル基、 1,3-ジメチルブチル基、1,2-ジメチルブチル 基、1-エチル-2-メチルプロピル基、1-メチルへ キシル基、1-エチルヘプチル基、1-プロピルプチル 基、1-イソプロピルー2-メチルプロピル基、1-エ チルー2-メチルプチル基、1-エチルー2-メチルブ チル基、1-プロピル-2-メチルプロピル基、1-メ チルヘプチル基、1-エチルヘキシル基、1-プロピル ペンチル基、1-イソプロピルペンチル基、1-イソプ ロピルー2ーメチルブチル基、1-イソプロピルー3-メチルブチル基、1-メチルオクチル基、1-エチルへ プチル基、1-プロピルヘキシル基、1-イソブチルー 3-メチルブチル基等の二級アルキル基;ネオペンチル 基、tertープチル基、tert-ヘキシル基、te r tーアミル基、tertーオクチル基等の三級アルキ ル基;シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル

基、4-エチルシクロヘキシル基、4-tertーブチルシクロヘキシル基、4-(2-エチルヘキシル) シクロヘキシル基、ボルニル基、イソボルニル基、アダマンタン基等のシクロアルキル基等が挙げられる。

【0015】更に、これら一級及び二級アルキル基は、ヒドロキシル基あるいはハロゲン原子を以て置換されていてもよく、また酸素、硫黄、窒素などの原子を介して前記のアルキル基で置換されていてもよい。酸素を介し置換されているアルキル基としては、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、フェノキシエチル基、メトキシプロピル基、エトキシプロピル基などが、硫黄を介し置換されているアルキル基としては、メチルチオエチル基、エチルチオエチル基、エチルチオプロピル基、フェニルチオエチル基などが、窒素を介して置換されているアルキル基としては、ジメチルアミノエチル基、ジエチルアミノエチル基、ジエチルアミノエチル基、ジエチルアミノプロピル基などが挙げられる。

【0016】一般式(I)~(IV)における $R_2 \sim R_4$ 及 $\mbox{VR}_{11} \sim R_{13}$ のハロゲン原子の具体例は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子等が挙げられる。一般式(I)~(IV)における R_5 、 R_9 、 R_{14} 及 \mbox{VR}_{16} の炭素数 $1\sim 5$ のアルキル基の具体例は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-プチル基、イソプチル基、n-ペンチル基、ネオペンチル基、イソアミル基、2-メチルプチル基、イソプロピル基、8 e c - プチル基、1-エチルプロピル基、1-メチルプチル基、1-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、1-

【0017】本発明の前記一般式(I)及び(II)で示されるアゾ化合物の具体例としては、例えば表1に示されるものが挙げられる。

[0018]

【表1】

【0019】本発明の前記一般式 (III) で示されるア ゾ金属キレート化合物の具体例としては、例えば表2-(1)及び表2-(2)で示される。 【0020】 【表2-(1)】

	đ	2	2	8	6	сī	8 1
	Ħ	8	Pe	IN	IN	8	Cu
(III)	Ris	н	н.	Methyt 🛣	.н	н	Phenyl 基
- u	Rus	н	н	н	Ħ	ш	н
AI R ₁₂	Ru	X.	Ħ	Nítro 🛣	н	Ħ	Ħ
R. R.	Rui	E.	E	π.	н	景 outin	н
ž ž	Rio	Buthyl ﷺ	3-Phenylpropyl 🛎	1-Methylyropyl 🛎	1-Ethylpropyl 🛎	4-Methylbuthyl ≛	Phenyl 🛎
	(ESMENO	-	8	n	4	uš	9

[0021]

【表2-(2)】

	8	64	69	69	2	a	co.	м	d	ĺ
C .	.,	•••								
×	ರೆ	Pd	ಶ	·IN	EN ·	පි	ಶ	පි	8	
Ris	Ethyl 🏖	Buttyl Æ	н	Н	н	н	н	н	н	
Rus	Browns 🛣	ш	H	Ħ	I	×	¥	Н	H	
Ru	ш	н	Д	н	Ħ	æ	Natro	×	н	
Ru	T	Chloro基	×	н	×	ж	н	н	Nitro M	
Rio	t-Butlyl #	Cydderayl #	2-Cyanoethyl 🛣	24-Buthylpberyl 🛎	I-Methylbathyl ≵	1-Ethylpropyt #	Heryl 🗱	1-Propylbuthyl 基	Octyl 25	
fithina	2	80	6	ğ	Ħ	ជ	Et.	14	甜	

【0022】本発明の光記録媒体は、第1基板上に直接 又は下引き層を介して記録層を設け、更に反射層、保護 層又は第2基板を設けてなる光記録媒体において、前記 記録層中に前記一般式(III)又は(IV)で示されるア ゾ金属キレート化合物を少なくとも1種含有することを 特徴とする。

【0023】即ち、本発明の光記録媒体は、記録層中に前記一般式(III)、好ましくは前記一般式(IV)で示されるアゾ金属キレート化合物を含有させたことから、発振波長700nm以下の半導体レーザーを用いるDVDーRディスクシステムに適用できる耐光性、保存安定性に優れたものとなる。

【0024】また、本発明の光記録媒体は、前記構造の 光記録媒体において、前記記録層が前記一般式 (III)又 は (IV) で示されるアソ金属キレート化合物と680~750nmに最大吸収波長を有する色素との混合層からなることを特徴とする。

【0025】即ち、本発明の光記録媒体は、記録層が前記一般式 (III)、好ましくは前記一般式 (IV)で示されるアゾ金属キレートと680~750nmに最大吸収波長を有する色素との混合層からなることから、700nm以下の波長域にも高い反射率を得ることができるものとなり、CD-Rディスクシステムで記録した情報がDVD-Rディスクシステムで再生できるものとなる。この場合の680~750nmに最大吸収波長を有する色素としては、シアニン色素(特にペンタメチンのシアニン色素)、フタロシアニン色素及びアゾ金属キレート化合物が好ましい。

【0026】シアニン色素の好ましい例としては、下記一般式(V)で示されるものが挙げられる。

$$R^{21}$$
 R^{22} R^{21} R^{22} R^{21} R^{22} R^{21} R^{22} R^{21} R^{22} R^{21} R^{22} R^{23} R^{24} R^{24} R^{24} R^{24} R^{24} R^{25} R^{25}

【化5】

式中、 R^{21} 、 R^{22} は炭素数 $1\sim3$ のアルキル基、 R^{23} 、 R^{24} は炭素数 $1\sim6$ の置換又は未置換のアルキル基、 Z^{1} は酸アニオンを表わす。なお、芳香族環は他の芳香族環と縮合されていてもよく、また、アルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ基又はアシル基で置換されていても

【0027】フタロシアニン色素の好ましい例としては、下記一般式 (VI-1) 若しくは (VI-2) で示されるものが挙げられる。 【化6】

(VI-1)

式中、 M^1 はNi、Pd、Cu、Zn、Co、Mn、Fe、Ti O又はVOを、 X^5 ~ X^8 はそれぞれ独立に置換位置 α 位の-OR又は-SRを、Rは置換されていてもよい炭素数 3~12の直鎖、分岐若しくは脂環式アルキル基又は同じく置換されていてもよいアリール基を表わ

す。 $X^5 \sim X^8$ 以外のベンゼン環の置換基は水素原子又は ハロゲン原子である。

【0028】 【化7】

(VI-2)

式中、 M^2 は、Si、Ge、In、YはSnを、 X^9 ~ X^{12} はそれぞれ独立に置換位置 α 位の-ORYは-SR を、Rは置換されていてもよい炭素数 3~12の直鎖、分岐若しくは脂環式アルキル基又は同じく置換されていてもよいアリール基を、 Y^5 、 Y^6 は-OSi R^{15} R 16 R 17 、-OCOR 15 R 16 R 17 、Yは-OPOR 15 R 16 R 17 を表わし、 R^{15} ~ R^{17} はそれぞれ独立に炭素数 1~10のアルキル基又はアリール基を表わす。 X^9 ~ X^{12} 以外のベンゼン環の置換基は、水素原子又はハロゲン原子である。

が挙げられ、、金属の好ましい例としては、Ni、P t、Pd、Co、Cu、Znなどが挙げられる。 【化8】

$$\begin{pmatrix} A & & & & & & \\ & C - N = N - C & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\$$

式中、Aはそれが結合している炭素原子及び窒素原子と一緒になって複素環を形成する残基を表わし、Bはそれが結合している二つの炭素原子と一緒になって芳香環又は複素環を形成する残基を表わし、またXは活性水素を有する基を表わす。

【0030】本発明の前記一般式 (III)又は (IV) で示

【0029】また、アゾ金属キレート色素の好ましい例 としては、下記一般式 (VII) で示されるアゾ系化合物 と金属とのアゾ金属キレート化合物の1種又は2種以上 される少なくとも1種の色素と前記一般式 (V) ~ (VII) で示される少なくとも1種の色素とを併用する場合の重量組成比は、本発明色素/ (V) ~ (VII) の色素] = 10/100~90/100、好ましくは40/100~20/100である。また、両色素を併用した場合の記録層の膜厚は500Å~ 5μ m、好ましくは1000Å~5000Å~5000Å~5000Å

【0031】次に、本発明の記録媒体の構成について述べる。図 $1(a)\sim(d)$ は、本発明の記録媒体に適用し得る層構成例を示す図で、これは追記型光ディスクの例である。図1を2枚貼合わせたいわゆるエアーサンドイッチ、又は密着貼合わせ構造としてもよい。図2

(a) \sim (c) は、本発明の記録媒体に適用し得る別のタイプの層構成例を示す図で、これはCD-Rメディアの例である。また、図3 (a) \sim (d) は、同じく本発明の記録媒体に適用し得る別のタイプの層構成例を示す図で、DVD-Rメディアの例である。

【0032】次に、構成各層の必要特性及びその構成材料について述べる。本発明の記録媒体の構成としては、第1基板と第2基板とを記録層を介して接着剤で貼り合わせた構造を基本構造とする。記録層は有機色素層単層でもよく、反射率を高めるため有機色素層と金属反射層との積層でも良い。記録層と基板間は下引き層あるいは保護層を介して構成してもよく、機能向上のためそれらを積層化した構成でも良い。最も通常に用いられるのは、第1基板/有機色素層/金属反射層/保護層/接着層/第2基板構造である。

【0033】1) 基板

基板の必要特性としては、基板側より記録再生を行なう場合には使用レーザ光に対して透明でなければならないが、記録層側から記録再生を行なう場合は透明である必要はない。従って、本発明では、基板を1層しか用いない場合は、請求項に記載の第2の基板のみが透明であれば、第1の透明、不透明は問わない。基板材料としては、例えばポリエステル、アクリル樹脂、ポリアミド、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂、フェノル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミドなどのプラスチック、ガラス、セラミックあるいは金属などを用いることができる。なお、基板を1層しか用いない場合、あるいは基板2枚をサンドイッチ状で用いる場合は請求項に記載の第1の基板の表面にトラッキング用の案内溝や案内ピット、更にアドレス信号などのプレフォーマットが形成されていてもよい。

【0034】2) 記録層

記録層はレーザ光の照射により何らかの光学的変化を生じさせその変化により情報を記録できるものであって、この記録層中には前記一般式 (III) 又は (IV) で示される化合物の少なくとも1種が含有されていることが必要で、記録層の形成に当たって前記一般式 (III) 又は (IV) で示される化合物を1種又は2種以上の組合せで

用いてもよい。更に、これらの本発明の色素は光学特 性、記録感度、信号特性の向上のため、他の有機色素及 び金属、金属化合物と混合又は積層化して用いること も、もちろん可能である。この場合の他の有機色素とし ては、ポリメチン色素、ナフタロシアニン系、フタロシ アニン系、スクアリリウム系、クロコニウム系、ピリリ ウム系、ナフトキノン系、アントラキノン(インダンス レン) 系、キサンテン系、トリフェニルメタン系、アズ レン系、テトラヒドロコリン系、フェナンスレン系、ト リフェノチアジン系染料、及び金属キレート化合物など が挙げられ、上記の染料を単独で用いてもよいし、2種 以上の組合せにしてもよい。また、金属、金属化合物例 としては、In、Te、Bi、Se、Sb、Ge、S n、Al、Be、TeO2、SnO、As、Cdなどが 挙げられ、それぞれを分散混合あるいは積層の形態で用 いることができる。更に、上記染料中に髙分子材料、例 えばアイオノマー樹脂、ポリアミド樹脂、ビニル系樹 脂、天然髙分子、シリコーン、液状ゴムなどの種々の材 料若しくはシランカップリング剤などを分散混合しても 良いし、特性改良の目的で、安定剤(例えば遷移金属錯 体)、分散剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、界面活性 剤、可塑剤などと一緒に用いることができる。

【0035】記録層の形成は蒸着、スパッタリング、C VD又は溶剤塗布などの通常の手段によって行なうこと ができる。塗布法を用いる場合には、上記染料などを有 機溶剤に溶解して、スプレー、ローラーコーティング、 ディッピング又はスピンコーティングなどの慣用のコー ティング法で行なうことができる。用いられる有機溶剤 としては、一般にメタノール、エタノール、イソプロパ ノールなどアルコール類、アセトン、メチルエチルケト ン、シクロヘキサノンなどのケトン類、N、Nージメチ ルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミドなどの アミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド 類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテ ル、エチレングリコールモノメチルエーテルなどのエー テル類、酢酸メチル、酢酸エチルなどのエステル類、ク ロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、四塩化炭 素、トリクロロエタンなどの脂肪族ハロゲン化炭素類、 ベンゼン、キシレン、モノクロロベンゼン、ジクロロベ ンゼンなどの芳香族類、あるいはメトキシエタノール、 エトキシエタノールなどのセルソルブ類、ヘキサン、ペ ンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの 炭化水素類などが挙げられる。記録層の膜厚は、100 A~10μm、好ましくは200A~2000Aが適当 である。

【0036】3)中間層

下引き層等を含め基板、記録層、反射層、保護層以外に 設けられた層をここでは中間層と呼ぶことにする。この 中間層は、①接着性の向上、②水又はガスなどに対する バリヤー、③記録層の保存安定性の向上、④反射率の向 上、⑤溶剤からの基板の保護、⑥案内構、案内ピット、 プレフォーマットの形成などを目的として使用される。 ①の目的に対しては高分子材料、例えばアイオノマー樹 脂、ポリアミド、ビニル系樹脂、天然樹脂、天然高分 子、シリコーン、液状ゴムなどの種々の高分子化合物及 びシランカップリング剤などを用いることができ、②及 び③の目的に対しては、上記高分子材料以外に無機化合 物、例えばSiO₂、MgF₂、SiO、TiO₂、Zn O、TiN、SiNなどがあり、更に金属又は半金属、 例えばZn、Cu、Ni、Cr、Ge、Se、Au、A g、Alなどを用いることができる。また、④の目的に 対しては、金属、例えばAl、Au、Agなどや、金属 光沢を有する有機薄膜、例えばメチン染料、キサンテン 系染料などを用いることができ、⑤及び⑥の目的に対し ては、紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂、熱可塑性樹脂など を用いることができる。下引き層の膜厚は0.01~3 $0 \mu m$ 、好ましくは $0.05 \sim 10 \mu m$ が適当である。

【0037】4)反射層

反射層は単体で高反射率の得られる腐食されにくい金属、半金属などが使用できる。材料例としては、Au、Ag、Al、Fe、Snなどが挙げられ、反射率、生産性の点からAu、Ag、Alが最も好ましい。これらの金属、半金属は単独で使用してもよく、2種以上の合金としてもよい。膜形成法としては蒸着、スパッタリングなどが挙げられ、膜厚としては50~5000Å、好ましくは100~3000Åである。

【0038】5)保護層、基板表面ハードコート層保護層又は基板表面ハードコート層は、①記録層(反射吸収層)を傷、埃、汚れなどから保護する、②記録層(反射吸収層)の保存安定性の向上、③反射率の向上などを目的として使用される。これらの目的に対しては、前記の下引き層に示した材料を用いることができる。ま

た、無機材料として SiO_2 なども用いることもでき、有機材料としてポリメチルアクリレート、ポリカーボネート、エポキシ樹脂、ポリスチレン、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂、セルロース、脂肪族炭化水素樹脂、天然ゴム、スチレンーブタジエン樹脂、クロロプレンゴム、ワックス、アルキッド樹脂、乾性油、ロジンなどの熱軟化性、熱溶融性樹脂も用いることができる。上記材料のうち最も好ましいものは、生産性に優れた紫外線硬化樹脂である。保護層又は基板表面ハードコート層の膜厚は $0.01\sim30\mu$ m、好ましくは $0.05\sim10\mu$ mが適当である。

【0039】本発明において、前記の下引き層、保護層及び基板表面ハードコート層には記録層の場合と同様に、安定剤、分散剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、界面活性剤、可塑剤などを含有させることができる。

[0040]

【実施例】以下実施例について本発明を説明するが、本 発明これらに限定されるものではない。

【0041】実施例1

2-アミノー4、5-ジシアノイミダゾール1.33gを濃塩酸2.03g及び酢酸20gに溶解し、5℃において亜硝酸ナトリウム0.76gを水10gに溶解した溶液を滴下しジアゾ化した。次いで、3-ブチルアミノ安息香酸メチル2.07gを酢酸10gに溶解した溶液に、5℃において前記ジアゾ化液を滴下しカップリングした。5℃の下、10時間撹拌した後、水600mlを加えた。析出した沈殿物を濾取した後、水で洗浄し、乾燥して下記(A)で示される化合物(収率68%)を得た。得られた化合物のIRスペクトルを図4に示す。

[0042]

【化9】

【0043】実施例2

2-アミノ-4, 5-ジシアノイミダゾール1. 33g を濃塩酸 2. 03g 及び水 32g に溶解し、5 ℃において 5N- 亜硝酸ナトリウム水溶液 2. 13g を滴下しジアゾ化した。次いで、3-(1-メチルプロピル)アミノ安息香酸 1. 93g をエタノール 20g に溶解した溶液に、4 ℃において前記ジアゾ化液を滴下しカップリン

グした。4℃の下、3時間撹拌し一晩放置した後、水500mlを加えた。析出した沈殿物を濾取した後、水で洗浄し、乾燥して下記(B)で示される化合物(収率75%)を得た。得られた化合物のIRスペクトルを図5に示す。

【化10】

【0044】実施例3

1ーメチルー2ーアミノー4, 5ージシアノイミダゾール1.47gを濃硫酸13.0gに溶解し、-10℃において45%ニトロシル硫酸2.50gを滴下しジアゾ化した。次いで、3-(1-メチルプロピル)アミノー4-ニトロ安息香酸2.38gをメタノール50g及び水50gに溶解した溶液に、0℃において前記ジアゾ化

液を滴下しカップリングした。0℃で3時間撹拌し、20℃で一晩放置した。析出した沈殿物を濾取した後、水で洗浄し、乾燥して下記(C)で示される化合物(収率75%)を得た。得られた化合物のIRスペクトルを図6に示す。

【0045】 【化11】

【0046】実施例4

式(A)で示される化合物0.50gをメタノール100ml及び水200mlに懸濁した後、溶液のpHが弱塩基性になるまで1N-水酸化ナトリウム水溶液を加えた。次いで、塩化コバルト0.25gを水15gに溶解した溶液を前記溶液にpHが酸性状態にならぬようにアンモニア水で調整しながら加えた後、100℃にて4時

間撹拌した。析出した沈殿物を濾取し、水で洗浄し、乾燥した後、クロマトグラムにより精製して、下記(D)で示される化合物(収率38%)を得た。得られた化合物のポリカーボネート基板上に製膜した薄膜の吸収スペクトルを図7に示す。

【0047】 【化12】

【0048】実施例5

式(B)で示される化合物0.50gをジメチルホルムアミド20m1に溶解した。次いで、過塩素酸ニッケル0.30gを水5gに溶解した溶液を前記溶液にpHが酸性状態にならぬように0.5N-水酸化カリウム水溶液で調整しながら加えた後、100℃にて4時間撹拌した後、水500m1を加えた。析出した沈殿物を濾取

し、水で洗浄し、乾燥した後、クロマトグラムにより精製して、下記(E)で示される化合物(収率51%)を 得た。得られた化合物のポリカーボネート基板上に製膜 した薄膜の吸収スペクトルを図8に示す。

【0049】 【化13】

【0050】 実施例6

式 (B) で示される化合物 0.50gをメタノール10

0mlに溶解した。次いで、酢酸銅0.30gを水10gに溶解した溶液を前記溶液に加えた後、100℃にて

4時間撹拌した後、溶液のpHを0.1N-水酸化ナト リウム水溶液で調整した後、水500mlを加えた。析 出した沈殿物を濾取し、水で洗浄し、乾燥した後、クロ マトグラムにより精製して、下記(F)で示される化合 物(収率50%)を得た。得られた化合物のポリカーボ ネート基板上に製膜した薄膜の吸収スペクトルを図9に 示す。

[0051]

【化14】

【0052】実施例7

厚さ0.6mmの射出成形ポリカーボネート基板上に、 フォトポリマーにて深さ1400Å、半値幅0.35μ m、トラックピッチ1. 0 μ mの案内溝を形成した基板 上に、化合物具体例No. 1のメチルセルソルブ溶液を スピンナー塗布し、厚さ500Åの記録層を設けて記録 媒体を得た。

【0053】実施例8~11

実施例7において、化合物具体例No. 1の代わりに、

化合物具体例No. 2No. 3、No. 4、No. 5を 用いたこと以外は、実施例7と同様にして実施例8~1 1の記録媒体を得た。

【0054】比較例1

実施例7において、化合物具体例No. 1の代わりに下 記式(VIII)で示される化合物を用いたこと以外は、実 施例7と同様にして比較例1の記録媒体を得た。

【化15】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & H_3C \\
\hline
CH_3 & CH=CH \\
\hline
CH=CH \\
C_4H_9 & C_4H_9
\end{array}$$
(VIII)

【0055】前記の実施例7~11及び比較例1の記録 媒体を用い、下記の記録条件で基板から光を入射して記 録し、その後記録位置を再生光によりC/N比及び反射 率を測定した。その結果を表3に示す。

記録条件:

レーザ発振波長

記録周波数

記録線速

6 3 5 n m

1. 25MHz

 $3.0 \, \text{m/sec}$

再生条件:

レーザ発振波長

650 nm

0.6~0.9mWの連続光

スキャニングバンド巾

30KHz

耐光テスト条件:

耐光テスト

再生パワー

4万Lux、Xe光、20時間連続照射

保存テスト

85℃、85%、500時間放置

【表3】

[0056]

	初期值		耐光テ	スト後	保存テスト後		
	反射率 (%)	C/N比 (dB)	反射率 (%)	C/N比 (dB)	反射率 (%)	C/N比 (dB)	
実施例7	20	50	18	49	2 0	50	
実施例8	2 1	49	20	48	2 1	49	
実施例9	20	48	21	47	20	48	
実施例10	23	49	21	47	23	48	
実施例11	2 5	49	2 3	48	2 4	4 8	
比較例1	11	測定不能	7	測定不能	9	測定 不能	

【0057】実施例12

深さ 1400 Å、半値幅 0.35μ m、トラックピッチ 1.0μ mの案内溝を有する厚さ 0.6μ mの射出成形 ポリカーボネート基板上に、化合物具体例N 0.6μ チルシクロヘキサン、2- メトキシエタノール、メチル エチルケトンの混合溶液に溶解した液をスピンナー塗布 し、厚さ 800 Åの記録層を形成し、次いでその上にスパッタ法により金 2000 Åの反射層を設け、更にその上にアクリル系フォトポリマーにて 5μ mの保護層を設け、記録媒体を得た。

【0058】実施例13~16

実施例12において、化合物具体例No.6の代わりに それぞれ化合物具体例No.7、No.8、No.9、 No.10を用いたこと以外は、実施例12と同様にし て実施例13~16の記録媒体を得た。

【0059】比較例2

実施例12において、化合物具体例No.6の代わりに 比較例1で用いた前記式 (VIII) で示される化合物を用 いたこと以外は、実施例12と同様にして比較例2の記 録媒体を得た。

【0060】実施例12~16及び比較例2の記録媒体に発振波長635nm、ビーム径1.0μmの半導体レーザ光を用い、トラッキングしながらEFM信号を記録し(線速3.0m/sec、最短マーク長0.4μm)、発振波長650nmの半導体レーザの連続光で再生し、再生波形を観察した。その結果を表4に示す。

[0061]

【表4】

	ŧ	切期 値	耐光テスト後			
	反射率 (%)	再生波形	反射率 (%)	再生被形		
実施例12	6 6	明瞭な再生波形	6 5	明瞭な再生波形		
実施例13	6 7	明瞭な再生波形	66	明瞭な再生波形		
実施例14	66	明瞭な再生波形	6.5	明瞭な再生波形		
実施例15	64	明瞭な再生波形	63	明瞭な再生波形		
実施例16	6 4	明瞭な再生波形	6 2	明瞭な再生波形		
比較例 2	5	測定不能	5	測定不能		

【0062】実施例17

深さ1500 Å、半値幅 0.40μ m、トラックピッチ 1.1μ mの案内構を有する厚さ1.2 mmの射出成形ポリカーボネート基板上に、前記の式 (VIII) で示される化合物と化合物具体例No.11 とを、重量比(1/1)のメチルシクロヘキサン、2 ーメトキシエタノール、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン混合溶媒

に溶解し、スピンナー塗布して、厚さ1700Åの記録 層を形成し、次いで、スパッタ法により金2000Åの 反射層を形成して、更にその上にアクリル系フォトポリ マーにて5μmの保護層を設け、記録媒体を得た。

【0063】実施例18及び19

実施例17において、化合物具体例No.11の代わりにそれぞれ化合物具体例No.12、No.13を用い

たこと以外は、実施例17と同様にして実施例17~1 9の記録媒体を得た。

【0064】実施例20~22

実施例17において、化合物具体例No. 11の代わりにそれぞれ化合物具体例No. 14、No. 15、No. 16を用い、且つ前記式(VIII)で示される化合物

の代わりに下記式 (IX) で示される化合物を用いたこと 以外は、実施例17と同様にして実施例20~22の記 録媒体を得た。

[0065]

【化16】

(XI)

(註) R:-OCH {CH (CH2)2} 2

【0066】比較例3及び4

実施例17において、記録層をそれぞれ前記一般式(VI II)で示される化合物のみ、前記一般式(IX)で示される化合物のみとしたこと以外は、実施例17と同様にして比較例3及び4の記録媒体を得た。

【0067】実施例17~22と比較例3及び4の記録 媒体に発振波長780nm、ピーム径1.6μmの半導 体レーザ光を用い、トラッキングしながらEFM信号を 記録し(線速1.4m/sec)、前記レーザ及び発振 波長650nm、ビーム径1.0 μ mの半導体レーザの 連続光で再生し、再生波形を観察した。その結果を表5 に示す。

[0068]

【表5】

	発振波	長780㎜レーザ	発振波長650nmレーザ		
	反射率 (%)	再生波形	反射率 (%)	再生波形	
実施例17 実施例18 実施例19 実施例20 実施例21 実施例22	70 72 71 71 71 72	明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形	2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2	明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形 明瞭な再生波形	
比較例3 比較例4	7 2 7 0	明 瞭 な再生波形 明 瞭 な再生波形	5 5	再生不能 再生不能	

[0069]

【発明の効果】請求項1及び2の新規なアゾ化合物は、 光記録媒体用の記録材料として有用なアゾ金属キレート 化合物の前駆体として有用な化合物である。

【0070】請求項3及び4の新規なアゾ金属キレート 化合物は、波長700nm以下に高い光吸収能と光反射 性を有しているため、DVD-Rディスクシステムに適 用可能な光記録媒体用の記録材料として有用な化合物で ある。

【0071】請求項5の光記録媒体は、前記一般式(III) 又は(IV)で示されるアゾ金属キレート化合物の少なくとも1種を記録層中に含有してなるものとしたことから、波長700nm以下に高い光吸収能と光反射性を有しているため、高密度記録が可能な700nm以下の波長域のレーザ光で記録、再生が可能(DVD-Rディスクシステムに適用可能)であり、しかも耐光性、保存

安定性に優れている。

【0072】請求項6の光記録媒体は、記録層が波長630~690nmのレーザ光によって記録されるものであるため、770~830nm対応の光記録媒体に比べ1.6~1.8倍の高密度化追記型光記録媒体が得られる。

【0073】請求項7の光記録媒体は、記録層を前記一般式 (III) 又は (IV) で示される化合物の少なくとも 1種と680~750nmに最大吸収波長を有する有機 色素との混合層からなるものとしたことから、現状システムで記録、再生が可能で、しかも次世代の高密度光ディスクシステム (DVD-Rディスクシステム) でも、記録された情報を再生することが可能になる。

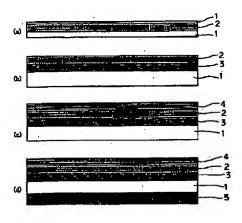
【0074】請求項8の光記録媒体は、680~750 nmに最大吸収波長を有する有機色素として、シアニン色素、フタロシアニン色素及びアゾ金属キレート化合物の少なくとも一種を選択したことから、高品位の信号特性が記録可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) ~ (d) は本発明の記録媒体に適用し得る通常の追記型光記録媒体としての層構成例を示す図である。

【図2】(a)~(c)は本発明の記録媒体に適用し得るCD-R用としての層構成例を示す図である。

【図1】



【図3】(a)~(d)は本発明の記録媒体に適用し得るDVD-R用としての層構成例を示す図である。

【図4】実施例1で得られた化合物のIRスペクトル図である。

【図5】実施例2で得られた化合物のIRスペクトル図である。

【図6】実施例3で得られた化合物のIRスペクトル図である。

【図7】実施例4で得られた化合物のポリカーボネート 基板上に製膜した薄膜の吸収スペクトル図である。

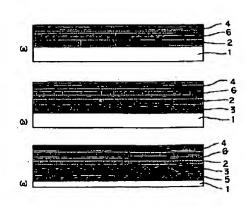
【図8】実施例5で得られた化合物のポリカーボネート 基板上に製膜した薄膜の吸収スペクトル図である。

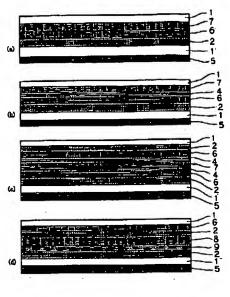
【図9】実施例6で得られた化合物のポリカーボネート 基板上に製膜した薄膜の吸収スペクトル図である。

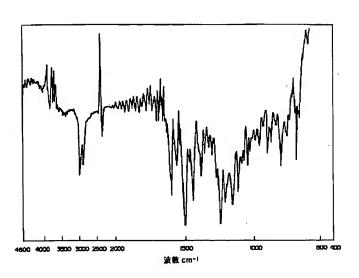
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 記録層(有機色素層)
- 3 下引き層
- 4 保護層
- 5 ハードコート層
- 6 反射層
- 7 接着層
- 8 スペーサー
- 9 半透明膜

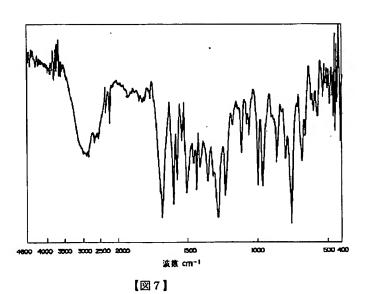
【図2】



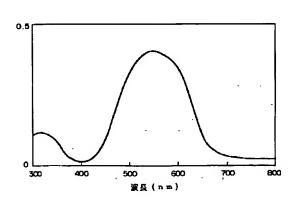


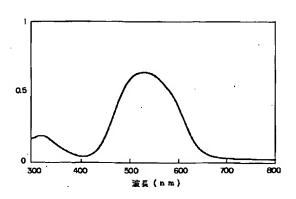


【図5】

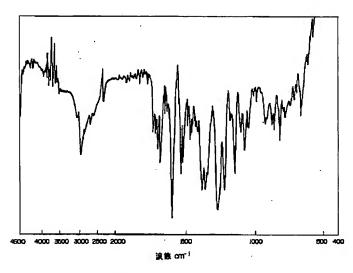


【図8】

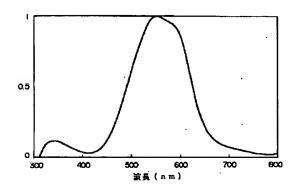




【図6】



【図9】



フロントページの続き

(72) 発明者 笹 登

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72) 発明者 東 康弘

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内